#### METHOD OF INSPECTING DEFECT OF OPTICAL FIBER

Publication number: JP2001235396
Publication date: 2001-08-31

Inventor: TOF

TOFUJI SHINPEI; NAKA YASUHIRO; AIKAWA AKIRA

Applicant:

**FURUKAWA ELECTRIC CO LTD** 

Classification:

- International: G01M11/00; G01N21/892; G01N21/896; G01M11/00;

G01N21/88; (IPC1-7): G01M11/00; G01N21/892; G01N21/896

- european:

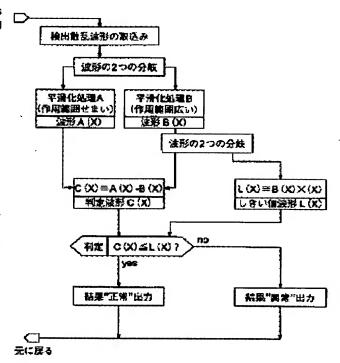
Application number: JP20000380676 20001214

Priority number(s): JP20000380676 20001214; JP19990358032 19991216

Report a data error here

#### Abstract of JP2001235396

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve such problems that the inspection processing of optical fiber takes much time and the fiber drawing speed is hard to be made high. SOLUTION: In this inspecting method, laser light is applied to the optical fiber to be measured from the direction crossing it's optical axis and the intensity distribution of front scattered light, which passes and is scattered in the optical fiber is inspected. A defect of the optical fiber to be measured is inspected from a pattern of the intensity distribution. A first and a second pattern are obtained by performing a smoothing processing with weak smoothness and a smoothing processing with strong smoothness to the pattern of the intensity distribution. A determination pattern is obtained from a difference or a quotient between the first and the second pattern, and the defect of the optical fiber to be measured is inspected by evaluating a magnitude of the determination pattern. The pattern of the intensity distribution is transformed to a pattern of a frequency spectrum by Fourier transformation. The pattern of the frequency spectrum is evaluated on log-log axes, and an evaluated pattern and a determined curve with a high contribution ratio are applied to the spectrum pattern. Variance of the pattern of the frequency spectrum against the determination curve is calculated and the defect of the optical fiber to be measured is inspected from a magnitude of the variance.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-235396 (P2001-235396A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別語	記号 FI		テーマコード( <del>参考</del> )
G01M	11/00	G01M	11/00	R
G01N	21/892	G01N	21/892	С
	21/896		21/896	

# 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

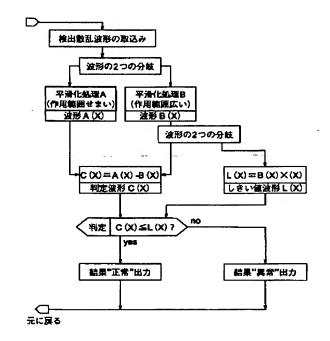
(21)出願番号	特顧2000-380676(P2000-380676)	(71)出題人	000005290 古河爾気工業株式会社
(22)出顧日	平成12年12月14日 (2000. 12. 14)	(70) \$00 UR-\$6	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 東藤 慎平
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特顯平11-358032 W時11年12月12日(1900-12-12)	(72)光明省	東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古
(33)優先権主張国	平成11年12月16日(1999.12.16) 日本(JP)	(72)発明者	河電気工業株式会社内 仲 恭宏
			東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古 河電気工業株式会社内
		(72)発明者	相川 明 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古
		(74)代理人	河電気工業株式会社内 100076369
		ハルコン	弁理士 小林 正治

# (54) 【発明の名称】 光ファイパの欠陥検出方法

# (57)【要約】

【課題】 検査処理に時間がかかり線引き速度の高速化が難しい。

【解決手段】 被測定光ファイバにその光軸と交差する方向からレーザ光を照射して、同光ファイバ内を透過して散乱される前方散乱光の強度分布を調べ、同強度分布のパターンから被測定光ファイバの欠陥を検出する方法において、強度分布のパターンに、平滑度の弱い平滑化処理を施じて第1、第2のパターンを作り、これら第1、第2のパターンの差、或いは商から判定用パターンを作り、同判定用パターンの表は商から判定用パターンを作り、同判定用パターンの表は商から判定用で表で、可以をである。強度分布のパターンをフーリエ変換して周波数スペクトルパターンにとれと寄与率が高い判定用曲線を当てはめ、この判定用曲線に対する前記周波数スペクトルパターンの分散を求めてその大きさから被測定光ファイバの欠陥を検出する。



40

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】被測定光ファイバ(1)にその光軸と交差する方向からレーザ光(2)を照射して、同光ファイバ(1)内を透過して散乱される前方散乱光(3)の強度分布を調べ、同強度分布のバターン(4)から被測定光ファイバ(1)の欠陥を検出する方法において、前記強度分布のパターン(4)に、平滑度の弱い平滑化処理と平滑度の強い平滑化処理を施して第1、第2のバターン(5、6)を作り、これら第1、第2のバターン(5、6)の差から判定用バターン(7)を作り、同判定用バ10ターン(7)の大きさを評価して被測定光ファイバ(1)の欠陥を検出することを特徴とする光ファイバの欠陥検出方法。

1

【請求項2】被測定光ファイバ(1)にその光軸と交差する方向からレーザ光(2)を照射して、同光ファイバ(1)内を透過して散乱される前方散乱光(3)の強度分布を調べ、同強度分布のバターン(4)から被測定光ファイバ(1)の欠陥を検出する方法において、前記強度分布のバターン(4)に、平滑度の弱い平滑化処理と平滑度の強い平滑化処理を施して第1、第2のバターン(5、6)を作り、第2のバターン(6)に対する第1のバターン(5)の商から判定用バターン(7)を作り、同判定用バターン(7)の大きさを評価して被測定光ファイバ(1)の欠陥を検出することを特徴とする光ファイバの欠陥検出方法。

【請求項3】第1或いは第2のパターン(5、6)と連動される変動関値パターン(8)を作り、これを判定用パターン(7)と比較することにより同判定用パターン(7)の大きさを評価することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の光ファイバの欠陥検出方法。

【請求項4】平滑化処理に移動平均法を用いることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の光ファイバの欠陥検出方法。

【請求項5】被測定光ファイバ(1)にその光軸と交差する方向からレーザ光(2)を照射して、同光ファイバ(1)内を透過して散乱される前方散乱光(3)の強度分布を調べ、同強度分布のパターン(4)から被測定光ファイバ(1)の欠陥を検出する方法において、前記強度分布のパターン(4)をフーリエ変換してフーリエ変換パターン(9)にし、このフーリエ変換パターン

- (9)を両対数軸にて評価して同パターン(9)にこれ と寄与率が高い判定用曲線(10)を当てはめ、この判 定用曲線(10)に対する前記フーリエ変換パターン
- (9)の分散を求めてその大きさから被測定光ファイバ (1)の欠陥を検出することを特徴とする光ファイバの 欠陥検出方法。

【請求項6】強度分布のバターン(4)に、平滑度の弱 ァイバに光を照射して得られる前方散乱光のバターンがい平滑化処理と平滑度の強い平滑化処理を施して第1、 ち得られる。基準バターンは、正常と判断された複数の第2のバターン(5、6)を作り、第1、第2のバター 光ファイバについて前方散乱光の強度分布のバターンをン(5、6)の差が最大となる、或いは第2のパターン 50 調べ、その結果を平均化したものとする場合も有るが、

(6) に対する第1のバターン(5) の商が最大となるような領域をバターン(4) に設定し、この領域のバターン(4) に部分的にフーリエ変換を施して被測定光ファイバ(1) の欠陥を検出するようにしたことを特徴とする請求項5記載の光ファイバの欠陥検出方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光ファイバの欠陥を 調べる欠陥検出方法に関するものであり、線引き中の光 ファイバを検査するインライン検査に適したものであ る。

#### [0002]

【従来の技術】光ファイバは内部に空洞等の欠陥があると光伝送損失の増大や機械的強度の低下、或いは融着接続時の端面融着の失敗等の望ましくない問題を生じる。そこで、光ファイバ線引設備では線引き中にインラインにてこの空洞欠陥の検出を行っている。

【0003】例えば、特開平4-106448号公報、その他では図9(a)に示すように、線引き中の被測定光ファイバ素線(以下、単に被測定光ファイバと記す)Aにその側方からレーザ光Bを照射し、当該光ファイバA内を透過して前方に散乱される前方散乱光CをCCDラインセンサ等のイメージセンサDで受光し、この信号を信号処理部E及び判定処理部Fで処理して、前方散乱光Cの強度分布バターンGを得ると共に同バターンGから被測定光ファイバAの欠陥を検出するシステムが開示されている。

【0004】前記信号処理部Eは、イメージセンサDで受光された散乱光Cの光強度をその走査ライン方向(図9(a)中の矢印a方向)に読み出して光強度分布のバターンGを出力する。この場合、イメージセンサDの走査ライン方向の中央部付近に図示されていない光源から直進するレーザ光B(変位角が0度の散乱光C)が受光され、前記中央部の両側に被測定光ファイバAで散乱された散乱光Cが受光されるようになっており、縦軸をセンサ位置座標(散乱光の変位角)とし、横軸を光強度として強度分布のバターンをプロットすれば、図9(b)に示されるようにセンサ位置座標0付近にビークを持つ、山形のバターンGが得られるようになっている。

【0005】前記判定処理部Fは、イメージセンサDでとらえられた強度分布のパターンGを、予め計測しておいた正常な光ファイバからの強度分布パターン(基準パターン)と比較し、両者パターンの一致度成いは不一致度をある関値をもって判定し、被測定光ファイバAが正常であるか異常であるかを判別する。この場合、基準パターンは、予め他の方法で欠陥が無いと判定された光ファイバに光を照射して得られる前方散乱光のパターンから得られる。基準パターンは、正常と判断された複数の光ファイバについて前方散乱光の強度分布のパターンを調べるの結果を平均化したものとする場合も有るが

20

いずれにしても基準パターンは固定的なものが使われ る。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】線引中のオンライン測 定においては、被測定光ファイバAが振動したり、位置 が移動したり、ファイバ外径が変動したり、或いはレー ザ光強度が変動したりして、実際に判定処理部Fで処理 される強度分布バターンGには様々な変動要素が付加さ れてしまう。例えば図10(a)に示すようにパターン Gが全体的に上下したり、同図(b)に示すように全体 10 的に左右に移動したり、同図(c)に示すようにパター ンGの傾きが変化したりする(これらの図にはパターン Gについてセンサ位置座標 0 より正の部分成いは負部分 だけを表示してある)。この結果、基準パターンが固定 的に与えられていると、被測定光ファイバAそのものに 異常が無いにも関わらず測定で得られたバターンGとの 間に大きな差異が生じて異常有りと判断されてしまうと とがある。そとで一般には、このような外的変動要因を 考慮して基準バターンにある幅(遊び)を持たせ、計測 されたパターンGが基準パターンに対してある範囲内 (閾値内) にあれば被測定光ファイバAは正常であると 判断するようにしている。

【0007】しかし、最近、この遊びが本来検出される べき欠陥を見逃す例があることが判ってきた。例えば、 光ファイバの断面位置においてコア近傍に欠陥がある と、コアから離れたところに欠陥がある場合に比べて、 基準パターンと比較した際の差異が小さくなり、差異が 閾値の遊びの中に入り、本来異常と判断されなければな らないにも関わらず、正常と判断されてしまうことがあ る。従って、図10(a)、(b)、(c)に示すよう な光ファイバの欠陥によらない変動分を解消して正確に 被測定光ファイバAの異常を検出することができるアル ゴリズムが必要とされている。

【0008】近年の画像処理を含めたデジタル信号処理 能力のソフトウエア的、ハードウエア的発達により、光 ファイバの欠陥によらない変動分をキャンセルするよう に基準レベルを変動させることも不可能ではない。しか しながら、光ファイバの製造コストの低減のために線引 速度のさらなる高速化も要求され続け、欠陥検出の測定 周期も高速化が要求されており、精度良く判定できる高 度な処理であっても、処理時間がかかる内容では意味が ない。従って、画像処理に要する演算の負担が軽く、高 速処理が可能なアルゴリズムが必要とされている。

【0009】また、光ファイバの断面方向に屈折率分 布、或いは測定用照射レーザ光の強度分布等に局所的な 偏りがあると、オンライン測定時、ファイバ振動を伴っ て、それらが拡大検知される場合があり、従って、この ような局所的偏りに影響されないアルゴリズムが必要と されている。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明のうち請求項1記 載の光ファイバの欠陥検出方法は、被測定光ファイバに その光軸と交差する方向からレーザ光を照射して、同光 ファイバ内を透過して散乱される前方散乱光の強度分布 を調べ、同強度分布のパターンから被測定光ファイバの 欠陥を検出する方法において、前記強度分布のパターン に、平滑度の弱い平滑化処理と平滑度の強い平滑化処理 を施して第1、第2のパターンを作り、これら第1、第 2のパターンの差から判定用パターンを作り、同判定用 バターンの大きさを評価して被測定光ファイバの欠陥を 検出するものである。

4

【0011】本発明のうち請求項2記載の光ファイバの 欠陥検出方法は、被測定光ファイバにその光軸と交差す る方向からレーザ光を照射して、同光ファイバ内を透過 して散乱される前方散乱光の強度分布を調べ、同強度分 布のパターンから被測定光ファイバの欠陥を検出する方 法において、前記強度分布のパターンに、平滑度の弱い 平滑化処理と平滑度の強い平滑化処理を施して第1、第 2のパターンを作り、第2のパターンに対する第1のパ ターンの商から判定用バターンを作り、同判定用バター ンの大きさを評価して被測定光ファイバの欠陥を検出す るものである。

【0012】本発明のうち請求項3記載の光ファイバの 欠陥検出方法は、第1或いは第2のパターンと連動され る変動閾値パターンを作り、これを判定用パターンと比 較することにより同判定用パターンの大きさを評価する ものである。

【0013】本発明のうち請求項4記載の光ファイバの 欠陥検出方法は、平滑化処理に移動平均法を用いるもの

【0014】本発明のうち請求項5記載の光ファイバの 欠陥検出方法は、被測定光ファイバにその光軸と交差す る方向からレーザ光を照射して、同光ファイバ内を透過 して散乱される前方散乱光の強度分布を調べ、同強度分 布のバターンから被測定光ファイバの欠陥を検出する方 法において、前記強度分布のパターンをフーリエ変換し てフーリエ変換パターンにし、このフーリエ変換パター ンを両対数軸にて評価して同パターンにとれと寄与率が 髙い判定用曲線を当てはめ、この判定用曲線に対する前 記フーリエ変換パターンの分散を求めてその大きさから 被測定光ファイバの欠陥を検出するものである。

【0015】本発明のうち請求項6記載の光ファイバの 欠陥検出方法は、強度分布のバターンに、平滑度の弱い 平滑化処理と平滑度の強い平滑化処理を施して第1、第 2のパターンを作り、第1、第2のパターンの差が最大 となる、或いは第2のパターンに対する第1のパターン の商が最大となるような領域をバターンに設定し、この 領域のパターンに部分的にフーリエ変換を施して被測定 光ファイバの欠陥を検出するものである。

[0016]

5

【発明の実施の形態1】図1は本発明の光ファイバの欠陥検出方法を実施するための装置の概略図であり、光源12は線引き中の被測定光ファイバ(光ファイバ素線)1にその光軸と交差する方向からレーザ光2を照射できるように配置され、イメージセンサ13は前記光源12と被測定光ファイバ1を挟んで対向するように配置されている。そして光源12から出射されたレーザ光2が被測定光ファイバ1内を透過して散乱され、その前方散乱光(以下、単に散乱光と記載する)がイメージセンサ13で受光されるようにしてある。なお、レーザ光2は被10測定光ファイバ1の直径を上回る光線幅を有するものであり、光源12から連続的に出射される。

【0017】前記イメージセンサ13はCCDラインセ ンサのようなものであり、図1に示されるように水平方 向に幅広く、同方向に走査すれば被測定光ファイバ1で 散乱された散乱光の水平方向の光強度分布を検出すると とができるようになっている。このイメージセンサ13 は、光源12からの入射レーザ光の光軸に正対する位置 に配置することもできるが、その位置から適宜の角度 (受光角度)の範囲内に配置することもできる。このイ 20 メージセンサ13からの信号を、横軸を水平方向におけ る位置(散乱光3の変位角)、縦軸を光強度としてプロ ットすれば、図2(a)や図2(b)に示されるような 山形のパターン4が観測できるようにしてある。そして 被測定光ファイバlが正常であれば図2(a)に示され るような水平方向に左右対象なパターン4が得られ、異 常が有れば図2(b)に示されるようなどこかに凹凸の あるパターン4が得られるようになっている。

【0018】図1のイメージセンサ13でとらえられた 散乱光3のパターン4は、A/D変換器14でサンプリ ングされてデジタル信号に変換され、パーソナルコンピ ュータ(PC)15に入力されるようにしてある。

【0019】図1のPC15には入力されるデジタル信号を処理して本件発明の光ファイバの欠陥検出方法を実現するソフトウエアプログラムが記憶されている。図3はこのソフトウエアプログラムのフローチャートであり、イメージセンサ13で1回のライン走査が完了する毎に図3に示す一連の処理が1回行われる。なお、イメージセンサ13における1回のライン走査時間は、被測定光ファイバ1の線引き速度等にあわせて適切な値を選40択し、高速で移動する被測定光ファイバ1の断面を所定の間隔で検査することができるようにする。

【0020】次に、前記図3のソフトウエアプログラムによる処理を、図4(a)に示すようなパターン4が得られた場合の例で説明する。なお、図4(a)~図4(c)にはイメージセンサ13でとらえられる実際のパターン4の片側半分だけが図示されており、本件発明においてはこの片側半分だけを処理しても、図2(a)、(b)に示されるようにパターン全体を処理してもよい。

【0021】(1) PC15に入力されたデジタル信号を読み込み、図4(a)に示すような光強度分布のバターン4を得る。このバターン4には被測定光ファイバ1の欠陥に伴う異常が検出されているが、そのままでは異常箇所を判別することはできない。

6

【0022】(2)読み込んだパターン4を複製して全く同じ2つのパターン4を作り出す(データのコピー)。

【0023】(3)複製された一方のパターン4に同パターン4を構成する要素への有効範囲を狭く作用させた移動平均処理を施し、他方のパターン4に各要素への有効範囲を広く作用させた移動平均処理を施して、図4

(b) に示される第1のパターン5 (以下、パターンA (x) と記載する)と第2のパターン6 (以下、パターンB (x) と記載する)を得る。なお、移動平均は平滑化処理の一つであり、数1 で表されるものである。この場合の各要素への有効範囲を狭くしたり広くしたりすることは数1 における $\pi$ を小さくしたり大きくしたりすることである。またf(x)、f(i) は水平位置における各要素点xやi における光強度を表す。

[0024]

【数1】

$$f(x) = \frac{1}{2n+1} \sum_{i=1}^{x+n} f(i)$$

【0025】(4)バターンA(x)とバターンB (x)の差をとり、図4(c)に示される判定用バター ン7(以下、判定用バターンC(x)と記載する)を得 ス

30 判定用パターンC(x)=|パターンA(x)-パターンB(x)|

【0026】前記(4)の処理における、判定用バターンC(x)は、

判定用パターンC(x) = |(パターンA(x))/(パターンB(x)) |

により得られるものであっても良い。こちらの方が判定 用パターンC(x)を作成する負担が軽いが、どちらを 選択するかはシステムの処理能力を考慮して選択すれば 良い。

【0027】(5)前記(4)の処理と平行してパターンB(x)を複製し、これにN(x)なるパターンを乗算して変動閾値パターン8(以下、閾値パターンL

(x) と記載する) を算出する。 この閾値パターン L

(x)はバターンB(x)の変動に比例される。前記N

(x)は、光源12やイメージセンサ13の配置位置等、計測系の状態に応じて実験的に求められるものであり、オンライン測定において正常状態でのばらつきを計測し、平均的な期待値として求めたものを使用することができる。

0 【0028】(6)判定用パターンC(x)と閾値パタ

R

ーンL(x)とを比較し、図4(c)に示されるように 判定用パターンC(x)に関値パターンL(x)を越え る箇所が部分的にでもあれば"異常"の判定を出力する。 閾値パターンL(x)を超える部分がなければ"正常"の 判定結果を出力するものとする。

【0029】(7)前記(1)から(6)までの処理を 繰り返し行い、線引き中の被測定光ファイバ1の欠陥を インラインにて検出する。

【0030】前記PC15はデジタル信号を処理する以 外に、イメージセンサ13から受け取ったデータを記録 10 常"を出力するものである。 する記録機能や、イメージセンサ13でとらえられたパ ターン4等を表示する表示機能、"異常"が検出された場 合にそれを報知するアラーム機能、アラームが検出され た場合に線引き装置を自動的に停止させたりする機能 等、必要な機能を備えることができる。

#### [0031]

【発明の実施の形態2】との実施形態は、前記実施形態 1の光ファイバの欠陥検出方法はイメージセンサ13で 得られる光強度分布のパターン4をデジタル信号に変換 してソフトウエアプログラムとPC (パソコン等のハー 20 ドウエア) 15との組み台わせで演算処理する例である が、本件発明においてはソフトウエアプログラムを用い ずに、ハードウエアだけで行うこともできる。この場合 は図5の様な検査装置とすることができる。図5は、図 9の検査装置と同様に信号処理部16と判定処理部17 とを有し、判定処理部17は信号複製機能、平滑化処理 機能、判定用パターン作成機能、閾値発生機能、パター ン判定機能を持つ。なお、実際にはこれらに加えて図9 と同様にアラームや記録部、モニタ等を備えることがで きる。

【0032】信号処理部16は、イメージセンサ13の 走査線を水平方向に走査して受光された散乱光3の光強 度分布を時系列的に出力させるものであり、1回のライ ン走査で図2に示すような強度分布のバターン4を得る ことができるようにしてある。

【0033】判定処理部17の信号複製機能は信号処理 部16から出力されるパターン4を2つに分岐して2つ の同じパターン4を作り出すものである。 とのような回 \_路としては分岐器がある。

【0034】前記平滑化処理機能は、信号複製機能で得 40 られた2つのパターン4に平滑化処理を施すものであ り、一方のパターン4には実施形態1と同様に平滑度の 弱い平滑化を施してバターンA(x)を作り出し、他方 のパターン4には平滑度の強い平滑化を施してパターン B(x)を作り出す。この平滑化処理を行う回路として は積分回路があり、平滑の度合いは回路の時定数により 設定することができる。

【0035】前記判定用パターン発生機能は、平滑化処 理機能で得られたパターンA(x)、B(x)からそれ らの差或いは商を得て、実施形態1における判定用バタ 50 ることができる。

ーンC(x)と同じものを得るものである。

【0036】前記閾値発生機能は、平滑度を強くしたバ ターンB(x)にさらに別のパターン値(実施形態1の N(x)に相当するもの)を掛けて閾値パターンし (x)を得るものである。

【0037】前記パターン判定機能は、判定用パターン C(x)と、閾値パターンL(x)とを比較するもので あり、判定用パターンC(x)に閾値パターンL(x) を部分的にでも上回れば"異常"を、そうでなければ"正

#### [0038]

【発明の実施の形態3】本発明の光ファイバの欠陥検出 方法は図8に示すような光学系によっても実施すること ができる。具体的には、被測定光ファイバ1で散乱され た散乱光3をハーフミラー18により2つに分岐し、そ れらを散乱板19、20を通して別々のイメージセンサ 13 (13a、13b) で観測するようにしたものであ る。この場合、2枚の散乱板19、20は光の散乱度数 を違えてあり、一方は散乱度を弱く、他方は散乱度を高 くしてあり、前者を透過してイメージセンサ13aに受 光される散乱光3からは実施形態1と同様のバターンA (x)が得られ、後者を透過してイメージセンサ13b に受光される散乱光3からは実施形態1と同様のバター ンB (x) が得られるようにしてある。この2つのイメ ージセンサ13a、13bで得られたパターンA(x) とパターンB(x)は実施形態1で説明したようなデジ タル処理系で処理したり、実施形態2で説明したような アナログ処理系で処理して、判定用パターンC(x)と 閾値パターンL(x)とを求め、これらを比較して被測 定光ファイバ1の良否を判断することができる。

# [0039]

【発明の実施の形態4】以上は光ファイバの欠陥検出方 法に平滑化処理を用いた例であるが、本発明ではフーリ エ変換を用いても良い。この場合、散乱光3の強度分布 パターン4を得てそのデジタル信号をPC15に入力す るところまでは実施形態1と同じであるが、信号を処理 するソフトウエアプログラムは図6に示すものを用い

【0040】以下に図6のソフトウェアプログラムによ る処理の流れを説明する。

(1)読み込んだパターン4に対してフーリエ変換を施 して、フーリエ変換パターン9を得、そのフーリエ変換 パターン9を図7に示すような両対数のグラフにて評価 する。

【0041】(2)図7のグラフに低周波数域を基点と した基準線(判定用曲線)10を引く。この引き方はイ メージセンサ13の配置やその他の系の構成要素により 微妙に異なるが、低周波数域側で安定した点、例えば1 OHzのポイントを通り、傾きが-1の直線を当てはめ

【0042】(3) フーリエ変換パターン9の基準線1 0に対する偏差の2乗和を求める(分散を求める)。と の場合、周波数域に有効範囲を設定し、例えば、基点に したポイントよりも低周波側は有効範囲外として除外し ても良い。また、最大周波数(フーリエ変換時に利用し たデータ数により決まる)に対して(最大周波数)/2 より高周波域では不安定となりやすいのでこれも除外し て良い。

【0043】(4) 求まった偏差の2乗和を所定の閾値 と比較し、閾値以下であれば"正常"の結果を出力し、閾 10 値を越えれば欠陥があるとして"異常"の結果を出力す

【0044】(5)前記(1)~(4)の処理を繰り返 すことにより、線引中の被測定光ファイバ1のオンライ ン検査を行うことができる。

【0045】以上の処理は全て図6に示したソフトウエ アプログラムにより電子的に行われるものであって、例 えば図7のフーリエ変換パターン9への基準線10の当 てはめを人手により行うものではない。

【0046】前記フーリエ変換がPC15での処理に時 20 間がかかる場合、実施形態1で説明したパターンA (x)とパターンB(x)とから |A−B|或いは |A/ B |を求め、これらの値が最大となる領域、例えば図4 (c) においてバターンC(x) が最大ピークを持つよ うな領域を選びだし、この領域に対して前記図6のプロ グラムに基づく判定法を実施することにより、処理を髙 速化することができる。フーリエ変換はFFT(高速フ ーリエ変換) により効率的に演算処理することができる が、それでも移動平均と比較すれば処理負担は大きいた

【0047】平滑化処理には、各要素での値をその周辺 領域の値の平均値で置き換える移動平均の他に、周辺領 域の値の中央値(メディアン:median)で置き換えると とによって平滑化する方法や、フーリエ変換した後に低 域通過フィルタによって高い周波数の成分をより小さく し、その後逆フーリエ変換を行うことによって平滑化す る手法等もある。

# [0048]

できる。

【発明の効果】本発明の光ファイバの欠陥検出方法によ 40 れば次のような効果がある。

1. 移動平均等の処理に時間のかからない平滑化処理を アルゴリズムとして採用するため、線引き速度が速くて も容易にオンライン検査を行うことができる。

- 2. 平滑化処理は電気回路や光学系により簡単に実行す ることができるため、高速検査が可能である。
- 3. 被測定光ファイバの変動やレーザ光の変動分をキャ ンセルできるように閾値が変動されるため、正確な検査 が可能である。
- 4. 請求項5のフーリエ変換を採用する検査方法におい ても、請求項6に記載されているようにパターン全体に ついてフーリエ変換を行う必要はないため、高速検査が 可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ファイバの欠陥検出方法を採用した 検査装置の第1例を示した概略図。

【図2】図1のイメージセンサで観測される散乱光の強 度分布パターンを表した説明図であり、(a)は正常 な光ファイバに対するもの、(b)は異常がある光ファ イバに対するもの。

【図3】図1の欠陥装置における検出方法の流れを示し たフローチャート図。

【図4】(a)~(c)は図3の検査方法におけるバタ ーン判定の様子を説明するための説明図。

【図5】本発明の光ファイバの欠陥検出方法を採用した 検査装置の第2例を示した概略図。

【図6】欠陥検出方法にフーリエ変換を採用した場合の 処理の流れを説明するフローチャート図。

【図7】図6のフーリオ変換法におけるパターン判定の 様子を説明するための説明図。

【図8】本発明の光ファイバの欠陥検出方法を採用した 検査装置の第3例を示した概略図。

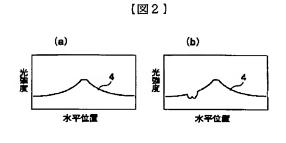
【図9】(a)は従来の光ファイバの欠陥検出装置の一 め、領域を限定することにより処理速度を速めることが 30 例を示した概略図、(b)は同装置において観測される 散乱光の様子を示した説明図。

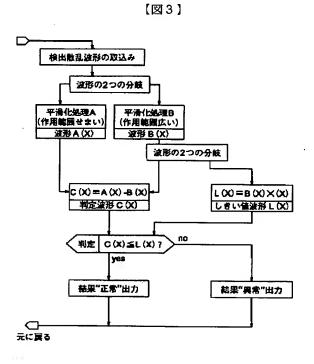
> 【図10】(a)~(c)は図9の装置における問題点 を示した説明図。

#### 【符号の説明】

- 被測定光ファイバ
- 2 レーザ光
- 3 散乱光
- 4 バターン
- 5 第1のパターン
- 6 第2のパターン
  - 7 判定用パターン
  - 8 変動関値パターン
  - 9 フーリエ変換パターン
  - 10 判定用曲線

12 製品先3 製品先3 (設引き工程) (設引き工程) (以表列を主程) (以表列を注程) (以表列を主程) (以表列を主程) (以表列を主程) (以表列を主程) (以表列を注程) (以表列を注释) (以表列を注程) (以表列を注释) (以表列を注程) (以表列を注释) (以表列を注





光ファイバ母村

【図5】

